



優秀賞

工学院大学 工学部 電気電子工学科
高機能デバイス研究室

川崎汐音 殿

SnO₂ターゲットを用いたp型SnO薄膜のスパッタ製作
：堆積後アニール条件の最適化

第17回大学コンソーシアム八王子学生発表会にお
けるあなたの発表は優秀と認められました
ここにその発表を賞し賞状を贈ります

令和7年12月7日

大学コンソーシアム八王子

会 長

河合 久

